

# 華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2001 年 11 月 23 日

Application Date

申 請 案 號: 090129131

Application No.

申 請 人: 奇美電子股份有限公司

Applicant(s)



局 Director General

# 陳明邦

發文日期: 西元 2002年 3 月 27 日

Issue Date

發文字號: 09111005031

Serial No.



申請日期:	案號:	8012913/
類別:		

(以上各欄由本局填註)

		_ <del></del>
		發明專利說明書
_	中文	一種低閃爍液晶顯示面板
發明名稱	英文	A LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING REDUCED FLICKER
	姓 名(中文)	1. 李欣達 2. 吳昭文 ·
二 <del></del> 一 發明人	姓 名 (英文)	1. Lee, Chin-Ta 2. Wu, Chao-Wen
	國籍 住、居所	1. 中華民國 2. 中華民國 1. 桃園縣桃園市守法路名人巷十三號六樓 2. 宜蘭縣宜蘭市文化里十二鄰軍民路九巷二十號
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 奇美電子股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. Chi Mei Optoelectronics Corporation
三、申請人		1. 中華民國 1. 台南縣台南科學工業園區新市鄉奇業路一號
	代表人姓 名(中文)	1. 許文龍
. ,	代表人 姓 名 (英文)	1.
	ika-kariada	

四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種低閃爍液晶顯示面板)

英文發明摘要 (發明之名稱:A LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING REDUCED FLICKER)

The invention provides a liquid crystal display (LCD) having reduced flicker. The LCD includes a plurality of data lines, a plurality of scan lines, and a plurality of pixels. Each pixel includes a liquid crystal cell having a pixel electrode and a storage capacitor, and a switching transistor. The switching transistor includes a gate electrode connected to one of the scan lines, a drain electrode connected to one of the data lines, and a source electrode connected to the





四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種低閃爍液晶顯示面板)

英文發明摘要 (發明之名稱:A LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING REDUCED FLICKER)

pixel electrode. An overlap region is between the gate electrode and the source electrode. An area of the overlap region increases by increasing a distance between an input end of the scan line corresponding to the overlap region and the pixel electrode corresponding to the overlap region.



本案已向				
國(地區)申請專利	申請日期	案號	主張優先權	
				,
		無		
		<del>7111</del>		<u>.</u> .
				•
	•			
		•		
有關微生物已寄存於	寄	存日期	寄存號碼	
		無		
			<u>.</u>	
			;	
			:	
	,			

#### 五、發明說明(1)

# 發明之領域

本發明係關於一種液晶顯示面板(liquid crystal display, LCD),特別是一種低閃爍液晶顯示面板。

## 背景說明

薄膜電晶體平面顯示器,特別是薄膜電晶體液晶顯示器(以下簡稱 TFT-LCD),主要是利用成矩陣狀排列的薄膜晶體,配合適當的電子元件來驅動液晶像素,以產生豐富亮麗的圖形。由於 TFT-LCD具有外型輕薄、耗電量少以及無輻射污染等特性,因此被廣泛地應用在筆記型電腦(notebook)、個人數位助理 (PDA)等攜帶式資訊產品上,甚至已有逐漸取代傳統桌上型電腦之 CRT監視器的趨勢。





#### 五、發明說明(2)

而其源極則與液晶單元 LC之像素電極 (pixel electrode)相連接。此外,像素 20還包含有一儲存電容 (storage capacitor) SC連接液晶單元 LC與一掃描線 G<sub>1</sub>,儲存電容 SC的功用之一是減少漏電流對液晶單元 LC的電壓的影響,亦即協助液晶單元 LC儲存電荷。

其中,方程式 (1)內的 CL為 液晶單元 LC之電容, Cs為儲存電容 SC之電容, Cg為 TFT之間極與源極間之電容,  $\Delta$  V則為施加於掃描線上之脈衝電壓之振幅。一般而言,經由調整共通電極 CE之電壓便可以消除  $V_F$ 所造成之影響,然而由於掃描線內的電阻及電容效應,使得施加於掃描線上



 $V_{FD} = [C_{GS}/(C_{LC} + C_{SC} + C_{GS})] *\Delta V_{G}$ 



(1)

#### 五、發明說明(3)

美國專利案號 6028650即是為了解決前述缺失之發。請參考圖三,圖三為習知 LCD的像素陣列之上視圖。如圖三所示,一像素陣列 30包含有掃描線 32與 32a電連接至一掃描線驅動電路區 DR1、訊號線 34a~34c、以及像素 A、像素 B與像素 C分別對應於圖一的像素 A、像素 B與像素 C。其中像素 A、B與 C內分別包含有薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc以及其相對應的液晶單元 (未顯示)。其中薄膜電晶體 QA、Q與Qc則極係與掃描線 32相連接,其汲極則分別與訊號線 34a、34b與 34c相連接,而其源極 36a、36b與 36c則分別與液晶單元之像素電極 38a、38b與 38c相連接。

如圖三所示,像素陣列 30的形成是將一圖案化 (patterned)的導電層形成於一基底 (未顯示)上,該導電層即是掃描線 32與 32a。接著一絕緣層及一半導體層依序沈積於掃描線 32、 32a與該基底上,以及沈積另一層圖案化的導電層以形成訊號線 34a、 34b與 34c。最後沈積一透





#### 五、發明說明(4)

明導電層以形成像素 A、B與 C內之像素電極 38a、 38b與 38c。其中掃描線 32a與像素電極 38a的重疊區域 40a係為像素 A的儲存電容,而重疊區域 40b與 40c則分別為像素 B與 C的儲存電容。由於重疊區域 40a、 40b與 40c的面積呈遞減變化,因此其相對應的電容值關係為  $(C_{sc})_A>(C_{sc})_B>(C_{sc})_c$ ,進而可使像素 A、像素 B與像素 C的  $V_{PD}$ 的關係為  $(V_{PD})$   $\rightleftharpoons$   $(V_{PD})_{c}$ 

# 爲 明 概 述

本發明的目的是提供一種液晶顯示面板,並且每一個像素具有約略相同的 V<sub>FD</sub>, 以改善前述之缺失。

依據本發明之目的,在本發明的較佳實施例中之一種





#### 五、發明說明 (5)

由於本發明乃是改變閘極與源極之重疊區域的面積, 進而改變 C cs以達到使每個像素之 V p相同之功效。本發明並 沒有對儲存電容做任何更動,因此並不會影響液晶單元的 電荷儲存。此外,本發明也不需要增加掃描線的寬度,因 此可改善開口率減少之缺失。

發明之詳細說明

請參考圖四,圖四為本發明之 TFT-LCD的像素陣列之上視圖。如圖四所示,一像素陣列 50包含有掃描線 52電連接至一掃描線驅動電路區 DR1、訊號線 54a~54c、以及像素 A、像素 B與像素 C,其位置分別對應於圖一的像素 A、像素 B與像素 C。其中像素 A、 B與 C內分別包含有薄膜電晶體 T





#### 五、發明說明 (6)

↑ T與 T以及其相對應之液晶單元(未顯示)。並且薄膜電 晶體 T、 T與 T之 汲極 分別與訊號線 54a、 54b與 54c相連 接 , 其 源 極 56a、 56b與 56c則 分 別 與 液 晶 單 元 之 像 素 電 極 58a、 58b與 58c相 連 接 , 而 其 閘 極 則 分 別 與 掃 描 線 52相 連 接。 其中掃描線 52與源極 56a重疊部份為重疊區域 60a(斜 線 部 份 ),而 重 疊 區 域 60b與 60c則 分 別 為 掃 描 線 52與 源 極 56b及 56c的 重疊部份。此外,薄膜電晶體 T~ T與 T之閘 極 分 別 包 含 有 區 塊 57a、 57b與 57c, 並 且 區 塊 57a、 57b與 57c係位於重疊區域 60a、60b與 60c內,且區塊 57a、57b與 57c的 面 積 係 呈 遞 增 變 化 。 為 了 避 免 區 塊 57a、 57b與 57c於 後續製程中與閘極分離,可分別於區塊 57a、57b與 57c的 兩 側 加 上 - 對 保 護 結 構 62a、 62b與 62c, 其 中 保 護 結 構 62a、62b與62c可設在重疊區域60a、60b與60c之兩側或設 在 重 疊 區 域 60a、 60b與 60c之 內 部 。 由 於 區 塊 57a、 57b與 57c的 面 積 係 呈 遞 增 變 化 , 且 重 疊 區 域 60a、 60b與 60c分 別 扣 除 區 塊 57a、 57b與 57c後 的 面 積 約 略 相 同 , 所 以 重 疊 區 域 60a、60b與 60c的 面 積 也 是 呈 現 遞 增 變 化 。

● 像素陣列 50的形成是將一圖案化 (patterned)的導電層形成於一基底 (未顯示)上,該導電層即是掃描線 52。接著一絕緣層 (未顯示)及一半導體層 (未顯示)依序沈積於掃描線 52與該基底上,以及沈積另一圖案化的導電層以形成訊號線 54a、54b與54c。最後沈積一透明導電層以形成像素 A、B與C內之像素電極 58a、58b與58c。





#### 五、發明說明 (7)

請參考方程式 (1),一般而言,方程式 (1)所示的儲存電容之電容  $C_{S}$ 與液晶單元之電容  $C_{L}$ 皆約為閘極與源極間之電容  $C_{G}$ 的數十倍,亦即  $C_{SC}$ ,  $C_{LC}$ >>  $C_{GS}$ ,因此,方程式 (1)可改寫成下式:

$$V_{FD} = [C_{GS}/(C_{LC} + C_{SC})] *\Delta V_{G}$$
(2)

因此,對於圖四中的像素 A、像素 B與像素 C而言,若使  $(C_{GS})_A=(C_{GS})_B=(C_{GS})_C$   $(C_{SC})_A=(C_{SC})_B=(C_{SC})_B$   $(C_{LC})_A=(C_{LC})_B$   $(C_{LC})_C$  ,則像素 A、像素 B與像素 C的  $V_F$ 的關係將為  $(V_{FD})_A$   $(V_{FD})_B$   $(V_{FD})_C$  然而如方程式 (2)所示,若使  $(C_{GS})_A$   $(C_{GS})_B$   $(C_{GS})_C$   $(C_{SC})_A=(C_{SC})_B=(C_{SC})_B$   $(C_{LC})_A=(C_{LC})_B=(C_{LC})_C$  ,則可使像素 A、像素 B與像素 C的  $V_F$ 的略相同,而本發明即是利用此概念以解決前述之缺失。本發明之方法是在閘極上增加區塊 57a、57b與57C,以使閘極與源極的重疊區域60a、60b與60c的面積呈遞增變化,而使重疊區域60a、60b與60c相對應的電容值關係為  $(C_{GS})_A$   $(C_{GS})_B$   $(C_{GS})_C$  ,進而可使像素 A、像素 B與像素 C的  $V_F$ 的關係為  $(V_{FD})_E$   $(V_{FD})_E$   $(V_{FD})_E$   $(V_{FD})_E$ 

在本發明之第一實施例中,像素陣列 50內有 1024個像素,並將 1024個像素區分為複數個區間,其中同一個區間內的薄膜電晶體之閘極所包含的區塊面積皆約略相同,而任兩個相鄰區間內之閘極所包含的區塊之面積差為一預定





## 五、發明說明 (8)

值。如圖四所示,若區間 I與區間 II相鄰,區間 II與區間 II相鄰,則區塊 57b比區塊 57a之面積多出上述之預定值,而區塊 57c比區塊 57b之面積多出上述之預定值。此外,區塊 57a、 57b與 57c的形狀並不限定為矩形,只要可達到增加重疊區域 60a、 60b與 60c面積之目的即可。

請參考圖五,圖五為本發明之另一實施例之 TFT-LCD 的像素陣列之上視圖。如圖五所示,在本發明之第二實施 **例中,薄膜電晶體 T灬 T與 T之源極分別包含有區塊 59a、** 59b與 59c,並且區塊 59a、 59b與 59c係 位於 重疊區域 60a、 60b與 60c內 且 區 塊 59a、 59b與 59c的 面 積 係 呈 遞 增 變 化 , 此 外 , 由 於 重 疊 區 域 60a、 60b與 60c分 別 扣 除 區 塊 57a、 57b與 57c後 的 面 積 約 略 相 同 , 所 以 閘 極 與 源 極 之 重 疊 區 域 60a、60b與60c的面積亦呈遞增變化。因此,與重疊區域 60a、60b與60c相對應的電容值關係為(C<sub>GS</sub>)<sub>A</sub><(C<sub>GS</sub>)<sub>B</sub><(C<sub>GS</sub>) c, 進而可使像素 A、像素 B與像素 C的 V F的關係為 (V FD) ⇌ (V<sub>FD</sub>) ⇌ (V<sub>FD</sub>) c° 其中,如圖五所示,若區間 I與區間 I I相 邓 , 區 間 <math>I I與 區 間 I I I相 鄰 , 則 區 塊 59b比 區 塊 59a之 面 積 副出一預定值,而區塊 59c比區塊 59b之面積多出上述之預 定值。此外,區塊 59a、59b與 59c的形狀並不限定為矩 形,只要可達到增加重疊區域 60a、60b與60c面積之目的 即可。

此外,第一實施例及第二實施例皆可將 1024個像素區





#### 五、發明說明 (9)

分為 1024個區間,即每一個區間只包含一個像素,並使每一區間內的閘極或源極所增加的區塊的面積呈遞增變化,而此可更精確地使每一個像素的 Vp約略相同。

簡而言之,本發明是藉由調整 TFT之閘極與源極間之電容 C<sub>GS</sub>,以使每一個像素的 V<sub>P</sub>約略相同,其方法是在薄膜電晶體之閘極或源極上增加一區塊,以調整各個像素的閘極與源極的重疊區域之面積,而使重疊區域之面積隨著相點應於該重疊區域之掃描線之一輸入端與相對應於該重疊域之像素之距離增加而增加。

相較於習知技術,本發明乃是改變閘極與源極之重疊區域的面積,進而達到調整 C c以使每個像素之 V p的略相同之目的。而本發明除了改變閘極與源極之重疊區域的面積外,並沒有對儲存電容做任何更動,因此並不會影響液晶單元的電荷儲存。此外,本發明也不需要增加掃描線的寬度,因此可改善習知技術中開口率減少之缺失。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵 蓋範圍。





#### 圖式簡單說明

# 圖示之簡單說明

圖一為一般 TFT-LCD之示意圖。

圖二為一像素之等效電路示意圖。

圖三為習知 TFT-LCD的 像素陣列之上視圖。

圖四為本發明之 TFT-LCD的 像素陣列之上視圖。

圖五為本發明之另一實施例之 TFT-LCD的 像素 陣列之上視圖。

# 圖示之符號說明

- 10 TFT-LCD
- 14 訊號線驅動電路區
- 20 等效電路
- 32 掃描線
- 34a 訊號線
- 34c 訊號線
- 36b 源極
- · 38a 像素電極
  - 38c 像素電極
  - 40b 重疊區域
  - 50 像素陣列
  - 54a 訊號線
  - 54c 訊號線 :

- 12 掃描線驅動電路區
- 16 像素陣列區
- 30 像素陣列
- 32a 掃描線
- 34b 訊號線
- 36a 源極
- 36c 源極
- 38b 像素電極
- 40a 重疊區域
- 40c 重疊區域
- 52 掃描線
- 54b 訊號線
- 56a 源極



# 圖式簡單說明

56b 源極

57a 區塊

57c 區塊

58b 像素電極

59a 區塊

59c 區塊

60b 重疊區域

62a 保護結構

62c 保護結構

56c 源極

57b 區塊

58a 像素電極

58c 像素電極

59b 區塊

60a 重疊區域

60c 重疊區域

62b 保護結構



### 六、申請專利範圍

1. 一種低閃爍液晶顯示面板,其包含有:

複數條訊號線;

複數條掃描線; 以及

複數個像素 (pixel),每一該像素包含有一液晶單元 (liquid crystal cell),其具有一像素電極以及一儲存電容,以及一開關電晶體 (switching transistor),其中該開關電晶體包含有一閘極電連接於該複數條掃描線其中之一、一汲極電連接於該複數條資料線其中之一,以及一源極電連接於該像素電極;

- 其中該閘極與該源極之間具有一重疊區域,且該重疊區域之面積係隨著相對應於該重疊區域之掃描線之一輸入端與相對應於該重疊區域之像素之距離增加而增加。
- 2. 如申請專利範圍第 1項之低閃爍液晶顯示面板,其中該閘極包含有一區塊,位於該重疊區域內,並且該區塊之面積係隨著該輸入端與相對應於該區塊之像素之距離增加而增加。
- 如申請專利範圍第 1項之低閃爍液晶顯示面板,其中該源極包含有一區塊,位於該重疊區域內,並且該區塊之面積係隨著該輸入端與相對應於該區塊之像素之距離增加而增加。
- 4. 如申請專利範圍第2項之低閃爍液晶顯示面板,其中



## 六、申請專利範圍

該閘極另包含有一對保護結構,分別設於該區塊兩側上,用以避免該區塊與該閘極分離。

- 5. 一種低閃爍液晶顯示面板,其包含有:
  - 一掃描線,電連接一掃描線控制電路區;
- 一位於該掃描線上之第一區間,包含有至少一第一電晶體,該第一電晶體包含有一第一閘極電連接該掃描線、一第一汲極電連接一第一訊號線,以及一第一源極電連接一第一像素電極,且該第一閘極及該第一源極之間具有一
- 一位於該掃描線上之第二區間緊鄰於該第一區間,包含有至少一第二電晶體,該第二電晶體包含有一第二閘極電連接該掃描線、一第二汲極電連接一第二訊號線,以及一第二源極電連接一第二像素電極,且該第二閘極及該第二源極之間具有一第二重疊區域;

其中該第一區間係位於該掃描線控制電路區與該第二區間之間,且該第二重疊區域之面積係大於該第一重疊區域之面積一預定值。

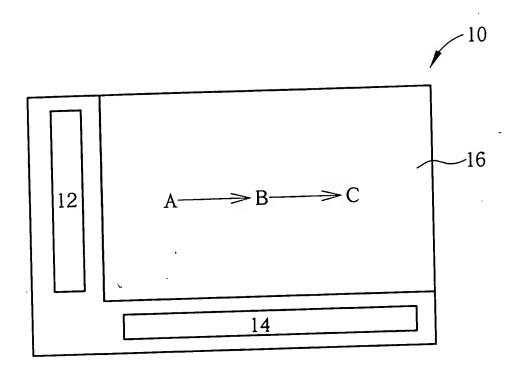
6. 如申請專利範圍第 5項之低閃爍液晶顯示面板,其中該第一閘極包含有一第一區塊,位於該第一重疊區域內,該第二閘極包含有一第二區塊,位於該第二重疊區域內, 且該預定值係為該第二區塊與該第一區塊之面積差值。



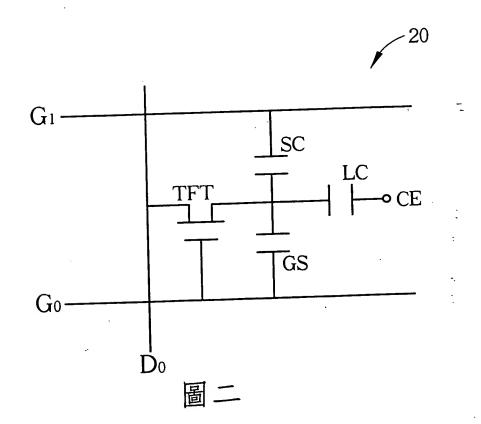
#### 六、申請專利範圍

- 7. 如申請專利範圍第6項之低閃爍液晶顯示面板,其中該第一閘極另包含有至少一保護結構,設於該第一區塊兩側,用以避免該第一區塊與該第一閘極分離。
- 8. 如申請專利範圍第 5項之低閃爍液晶顯示面板,其中該第一源極包含有一第三區塊,位於該第一重疊區域內,而該第二源極包含有一第四區塊,位於該第二重疊區域內, 且該預定值係為該第四區塊與該第三區塊之面積差值。



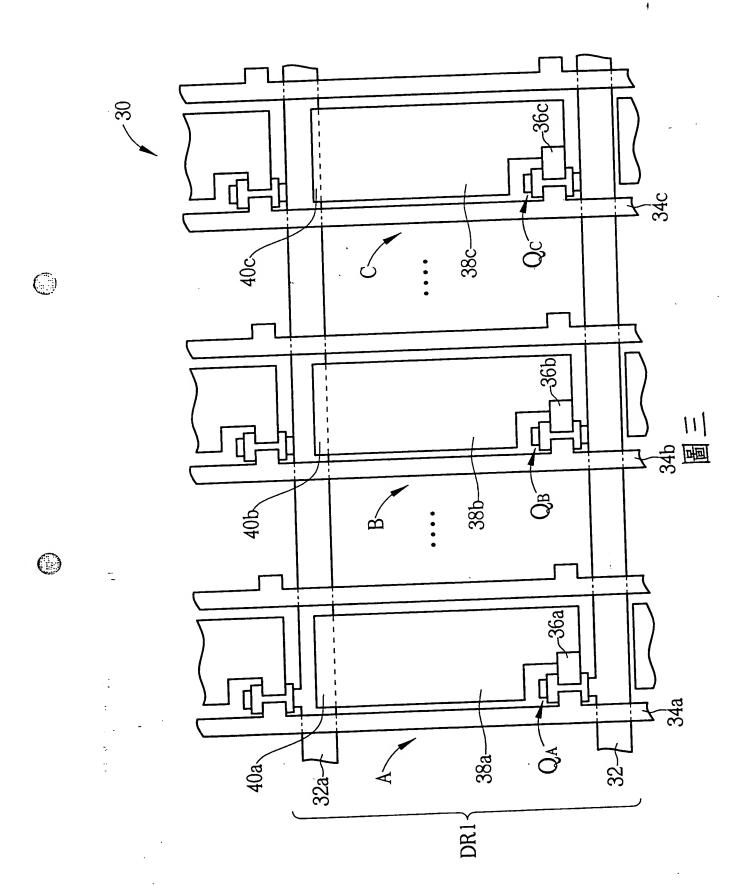






.

,



,

,50 56c 62c 54c 586 圖四 56b 62b 54b TB 58b 56a 62a 54a 2,5 58a-DR1

٠.

.

1

